## <u>Preliminary Notice of Rejection of the IPO</u> (Translation)

Issuance Date: August 30, 2004

1. Applicants: AMMONO SP. ZO.O. & Nichia Corporation

2. Attorney: C. V. Chen

Address: 7th Floor, No. 201, Tun Hua North Road, Taipei

## SUBJECT:

After examination, the IPO considers that the subject ROC(Taiwan) Patent Application No. 091125039 has the indefinite points as indicated in the following EXPLANATION. The applicants are required to file a response in duplicate within 60 days from the next day of the mailing date of this notice if any substantive counter-evidence or arguments are present. If the applicants fail to act according to the notice within the time limit, the IPO shall proceed with the examination on the basis of the materials on hand.

## **EXPLANATION:**

- 1. IPO deals this application according to the provisions of the Patent Law, Articles 48 and 49, and the Enforcement Rules of the Patent Law, Article 28.
- 2. If the applicants wish to appear before the IPO for a face-to-face demonstration or explanation, please explicitly indicate "Interview Requested" in the response. The place and time for conducting an interview will be arranged if the IPO considers it necessary and a government fee of NT\$1,000 should be paid.
- 3. Upon examination, it is considered that:
- (1) IPO required the applicants to file the argument and amendment against the Notice of Rejection issued on March 2, 2004. In response to this notice, the applicants submitted arguments and amendments on June 29 and July 30, 2004. Upon examination, it is found that the amendments do not change the substance of the invention. The subject application is examined on the basis of the arguments and amendments on file.

- (2) The method of doping the donor/acceptor in the nitride crystal is a well-known technique. For example, a technique of doping Si or Mg in GaN is disclosed in the citation, MRS, V3, 45. (See column 2, Experiment) The difference between the present invention and prior technique is the fact that nitride crystal is formed by dissolving the gallium material in the supercritical fluid comprising an element of Group I according to the present invention. Therefore, the claim 39 should be incorporated into claim 1 so that the technique and the feature of this invention can be defined concretely. Furthermore, claim 4 should be incorporated into claim 1 to define the characteristic of "mono-crystal" concretely so that the Examples in the Description can reasonably be supported. Due to the same reason, claim 39 should be incorporated into claim 50.
- (3) The range of "thickness" described in claims 5 and 18 should be clarified to support the specification.
- (4) The indefinite words such as "preferably" in claims 10 and 25, "preferably" in claims 30 and 31, and "preferably" in claim 46 should be deleted.
- (5) Typing error(s) by Taiwanese attorney.
- (6) Enclosed is a citation, MRS, V3, 45.
- 4. If the applicants make supplements or amendments to the specification or drawings, a written application for such supplements or amendments in duplicate, a marked-up version of the amended specification or drawing pages in duplicate, and a non-marked-up, replacement version of the amended specification or drawing pages in triplicate shall be submitted. If the supplements or amendments render the page numbers of the original specification out of succession, the whole specification with the supplements or amendments in triplicate shall be submitted.

經 濟 部 智慧財產局 專利 申請案核 駁 理 由先行 通 知 書

受 者: 公司(代理,艾蒙諾公司、 人:陳長文 先生)、日亞化學工業股份 有限

地 址 臺北 市 松 山 區 敦 化 北 路二〇一 號 七 樓

發發 文 文日 /文號: 期 中華民 第〇九三二〇八〇〇二〇〇號〈 九三〉智專二 (六)01103字 國 九十三年八月三十

日

主 旨 第〇 司 若 屆 若有具體反證資料或說 九 期 未 一二五 依 通 O 知 三九 內 容 號專利 辨 理 者 明 申請 , 專 請 於 利 案 專 文 經 責機 到 審 次 查 後 闘 日 起 得 發 依六 現 十 尚 現 有資料 有 日 內提 如 說 出申復 續行 明 Ξ 所 審 查 說 述 明 不 明 及 請 有 確 關反證 查 之處 照 , 資料 台端 式二 (貴公 份

說明:

本案 辨 理 如文 有 補 充 俢 正 , 應 依 專 利 法 第 四 + 入 條 ` 第 四 + 九 條 ` 專 利 法 施 行 細 則第二十 入 條 之規 īE 定

若希望 本局 來 認 為 局 有 當 必 面 要 示 時 範 或 , 另安 說 明 排 , 地 請 點 於 申復 時 間 說 舉 明 書 辨 內 註 面 明 詢 申 請 面 詢 並 繳 交 規 費新台幣 千元

本案經 審查認 為:

本局 修 十九 於九 正 本逕行審 十三年三月二日 日及七月三十日提出 查 , 合先敘明 以 核 申 駁 復 理 由 ` 修正 先 行 , 通 經 知 書 查該修正 涵 申 請 並 人申復 未變更實質 ` 修正 , 0 申 本 案 請 依 人 所 於 提 九十三年 申復 理 由

物 容(詳見附 晶 體摻 雜 件column2, 施體 /受體元素為習 Experiment)。本案異於習知 知 技 術 , 如 期刊MRS, 之特點在於本案係將鎵原料溶 V3, 45揭示以Si或Mg掺雜GaN之技 於含



320800200

第 一頁

利 以入 範 Ι 圍 第 39 定以 項 內 單體界 容 併 定 之 技 第 性 質 50 項 始 以 為 特 成 說點 明 0 書 此 實 外 施 , 化 例應 物 所將 能 申 合 請 口理支持 明專利範 問 應 將 圍 之範 申 第 請 4 圍 專 項利 內 範 同 容 圍 併 第 應 39 第 將 項 申 內 項

申 請專 利 範圍 第5 18 項應載 明 厚度 範圍 , 明 書 能 支持者

請 利 範 圍 第10 25 項 宜 在 第 30 及始31為 項 說 宜 以所 第 46

申 請專 佳 等用語 利 範 圍 範圍 第2項「 不明 澧度 確 應 心予刪除 第 50 項 手 表 面 積 係 誤 繕

併

指

出

檢 附 期 刊 MRS, V3, 45影本

四 充 如 式三 有補 修 正 正 充 至 後 部 修正 之 或 分 劃線 全全份份 說 圖之說說 說 圖 明書或圖式 明書、 式三 圖式 一份; 圖 說 圖 如修 說 補正 或 頁一 份 充 、修正 或 面 式 補 充後份 致及 具 原補 修 正說充 補 明書或1 圖 充 面 者 圖 後 正 己式頁數一 應 檢 劃 附 不 補 之 充修正 -連續者 說式 明 書 或 應過式 並 檢 附替 補換補